



## NU-260 マスクレス露光装置


ネオアーク社製 PALET DDB-701-DL4

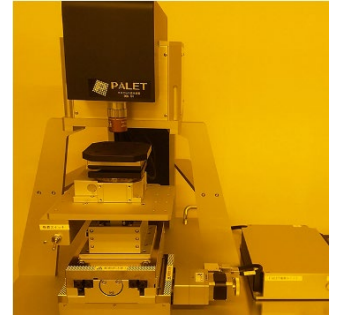
### 登録ファイル

**X** PDL (Process Data Log)ファイル **必須です**


(以下より該当するPDLファイルをダウンロードし、**露光条件等を入力してください**ください)

<https://nanofab.engg.nagoya-u.ac.jp/data2.html>

 **描画後の試料写真 必須ではありません**  
(ファイル形式：.jpg, .png, .tiff)



### 添付ファイル

 **描画用の .dxf 等 必須ではありません**

### 【注意事項】

- ① 試料ごとにPDLを作成してください。試料名、試料番号など後で識別できるファイル名で保存してください。
- ② 基本は試料ごとにPDLファイルを**登録**し、dxfなどのCADファイルを**添付**ファイルに入れて**登録開始**を押してください。
- ③ 同じdxfファイルを使用し、試料番号などでまとめられそうな場合は、同時に複数のPDLファイルを登録してもかまいません。(ユーザーの裁量で決めてください)

**【例】 試料番号241021にA.dxf、241022にB.dxfのファイルを用いて描画を行う場合：** 241021のPDLを登録し、A.dxfのファイルを添付、**連続登録**で241022のPDLを登録し、B.dxfのファイルを添付してください。(連続登録についてはデータ登録マニュアルを参照ください)

**C.dxfのファイルを用いて、241022 #1-#4の4つの試料に描画を行う場合：** 241022#1から241022#4までの4つのPDLファイルを作成し、4つのPDLファイルを同時に登録、C.dxfファイルを添付してください。



お問い合わせ [hata.chiharu.n5@f.mail.nagoya-u.ac.jp](mailto:hata.chiharu.n5@f.mail.nagoya-u.ac.jp)

ARIM名古屋大学  
加工・デバイスプロセス分野  
データ登録担当：秦